



Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale

Al Personale CNR

e, p.c. Dott. Stefano Selci
Direttore f.f. dell'Istituto di Fotonica e
Nanotecnologie - IFN
Piazza Leonardo da Vinci, 32
20133 Milano

OGGETTO: Richiesta personale

Si rende noto che presso la U.O.S. di Milano dell'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie è sorta l'esigenza di acquisire una unità di personale con profilo Ricercatore III livello da impiegare nell'ambito del progetto ERC-Advanced Grant CAPABLE con attività scientifica sul tema "Fabbricazione mediante laser a femtosecondi di guide d'onda ottiche in vetri e cristalli".

Le caratteristiche della professionalità richiesta sono le seguenti:

- Possesso di Laurea Magistrale in Fisica, Ingegneria Fisica, Scienze dei Materiali o affine;
- Dottorato di Ricerca in Fisica o in Scienza dei Materiali;
- Documentata esperienza pluriennale in ciascuno dei seguenti ambiti sperimentali:
 - Microlavorazioni con laser a femtosecondi;
 - Modellizzazione e caratterizzazione di dispositivi ottici integrati;
 - Applicazione di circuiti fotonici integrati a esperimenti di informazione quantistica.

Pertanto il personale interessato potrà fare richiesta in tal senso al Direttore del suddetto Istituto, corredando la domanda di un Curriculum Vitae.

Resta comunque inteso che dovrà in ogni caso essere acquisito il parere favorevole del Direttore della struttura di afferenza.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE f.f.